

公益社団法人 応用物理学会

薄膜・表面物理分科会／シリコンテクノロジー分科会 共催

第25回 電子デバイス界面テクノロジー研究会 —材料・プロセス・デバイス特性の物理—

協賛：日本物理学会，日本化学会，日本金属学会，日本表面真空学会，
電子情報通信学会，電気学会，触媒学会，電気化学会，表面技術協会，
日本顕微鏡学会，日本セラミックス協会，精密工学会

■ 2020年1月30日(木) 夜～2月1日(土)

■ 静岡 三島・東レ総合研修センター

■ ウェブサイト <http://edit-ws.jp/>



➤ 基調講演

平本 俊郎（東京大学）

“日本のSiエレクトロニクスの展望”

西村 吉雄（ジャーナリスト）

“日本電子産業の衰退に何を学ぶか（仮）”

➤ チュートリアル講演

後藤 隼人（東芝）

“量子分岐マシンとシミュレーテッド分岐マシン”

➤ 企画セッション “半導体の昔と今”

半導体の栄枯盛衰の歴史をパネリスト（2名を予定）とともに振り返りながら、
時代・世代における革新的技術・分岐点等について、研究会出席者も参加形式で
解答する企画を予定。

一般講演募集（口頭またはポスター発表）

（※和文1000文字または英文500ワード以内の概要を提出）

2019年10月21日(月) 締切

参加申込・予稿原稿投稿：2019年12月16日(月) 締切

